SEMICONDUCTOR DEVICE

Patent Number:

JP60235430

Publication date:

1985-11-22

Inventor(s):

ISHII MAKOTO; others: 02

Applicant(s)::

HITACHI SEISAKUSHO KK

Requested Patent:

☐ JP60235430

Application Number: JP19840090914 19840509

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/58

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PURPOSE:To suppress the generation of thermal strain in a joint of a semiconductor device during the repetition of operations thereof and prevent the lowering of quality of the device and any damage thereto, by employing a support member constituted by a laminated composite metal plate which is formed by directly bonding together two or more kinds of metal layer, the metal plate having a thermal expansion coefficient close to that of the semiconductor substrate.

CONSTITUTION:A silicon semiconductor substrate 1, a support member 2 constituted by a composite metal plate, an alumina substrate 3 and a heat sink 4 constituted by a copper plate are bonded together by lead-tin solder layers 5, 6 and 7 as illustrated. The composite metal plate 2 is formed by disposing copper plates on both sides of an iron-36% nickel alloy layer and directly bonding them together in one unit by a cold rolling process, the metal plate 2 having a thermal expansion coefficient of about 8X10<-6>/ deg.C which is about a half of the thermal expansion coefficient of copper and which is close to that of the silicon semiconductor substrate 1. Accordingly, it is possible to suppress the generation of any excessive thermal strain during the operation of the transistor and thereby to avoid thermal fatigue of the solder layers.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

⑭日本国特許庁(JP)

40 特許出關公開

母公開特許公報(A)

昭60-235430

@lnt,Cl.' H 01 L 21/58 機別記号

庁内整理番号

❷公制 昭和60年(1985)11月22日

6732-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

母発明の名称 半導体装置

②特 顧 昭59-90914

②出 顧昭59(1984)5月9日

四発 明 者 石 井 蔵

栃木県下都貨郡大平町大字富田800 株式会社日立製作所

栃木工場内

郊発明者 埋橋 英夫

栃木県下都賀郡大平町大字宮田800 株式会社日立製作所

杨木工装内

砂発明者 飯塚 健・

栃木県下都實郡大平町大字富田800 株式会社日立製作所

栃木工場内

⑪出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 高橋 明夫 外1名

明 和 和

発明の名称 半端体接置

特許請求の範囲

- 1. 半導体基体と、上配半導体基体を搭載する金属支持部材と、半導体基体と支持部材とを符合する金属ろう層より成り、上記支持部材に異梱の2以上の金属圏が互いに直接接著された積燥構造を有する複合金属板を使用した半導体表徴。
- 2. 特許請求の範囲第1項記載において、上記複合金属板の為聯盟係数が上記半線体基体の無聯張係数に近接するように調整された半導体装置。 発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明はパワートランジスタに採り、特に本郷体数体がそれを支持するための支援部材上に薄質的化又は絶縁して軟酸された構造の半導体装置に関する。

(発明の背景)

従来の半導体装置を第1回によって説明する。 1はシリコーン等で形成された半週体基体、2は 翻収等で形成された支持部材、3はアルミナ等で 形成された総線落板、4は開収等で形成されたヒ ートシンタである。上記の各部材間は、鉛一陽系 のはんだち、6、7 だよってそれぞれの面に対向 して接合されており、多種構造を形成している。 一般的にパリートランジスタと称する10A~2 0 A 級の半導体基体を内蔵する半導体数型は上記の機構造を含する。

特別昭 80-235430 (2)

ことになる。緑退し数(ヒートサイクル)が多くなると、はんだ面は引張り歪、圧縮差の周期的かつ度異なる印象によって、次報にもちくなり、ついには無避分別数を生ずるに至り、例えばはんだ層にクラックが生じ、接着力の低下、際伝導性の低下等を引起し、平導体装置の品質低下を来たし、者しいものは破場にまでおよな。

(発明の目的)

本発明の目的は、上述した問題点を解決し、動作の構造し時に接合態に生じる熱変を低減し、品質低下あるいは酸塩の恐れかない改善された半導体装置を提供することにある。

(発明の概要)

本独明は上記目的を達成するため、第1回の個体選を有する半導体振動において、支持部材2に 異様の2以上の金属網が互いに直接接着された機構進を育する複合金属板を使用し、かつ上記提合金属板を使用し、かつ上記提合金額板の熱影張係数が半導体基体の熱能温振数に近接するように異常されていることを特徴とする。

第2回は本実施例の単導体設置に研究的に選笔 して、単導体基体1か90℃の温度変化が生する ようにしなから、単導体基体からヒートシンタ4 に至る放熱機略の熱性値を追跡した結果(A)で ある。同箇には支持部材に解板を用いた在来構造 の結果(B)を比較して示す。

同図より次か明確である。すなわち耐ヒートサイクル性は制度を用いた構造に比べ修設に向上している。また無瓜抗は約10%高くなっているか、本発明の実施例には役んど影響の無い範囲内である。

なお上述した収合金属板の熱筋投係数は繋材と して用いる金属間の機類や、各金属間の厚さを変 化させることによっても異数可能である。

Cれらについては使用する半帯体製取の特性面および使用環境等から熱伝導性、熱影優系数を調整し 選択する必要があり、またはんだに対するぬれ性 を付与するためニッケルメッキ等の金属膜をめっ き後等により形成しておくのが好ましい。

(発明の効果)

[発明の実施例]

以下本発明を実施例により説明する。

第1図に本発明の400V、15人級トランジスタの製部筋面関を示す。1はシリコン半導体基体で、2は複合会風板で形成されたを持部材、3はナルミナ基後、4は銅板で形成されたヒートシンケである。上記各部材像は鉛一場系のはんだ5、5、7によって、それぞれの面に対向して接合されている。また上記複合金属板は被一36%ニッケルの両面に銅板を配し、冷型圧低速化より直接一体化されたもので熱腎張係数は約8×10~/での約1/2であり、別の熱腎張係数18×10~/での約1/2になり、またシリコーン半導体基体の熱腎張係数35×10~/でに近い値になっている。

以上説明した本実施例や導体によれば、支持部 材の熱路張係数が従来の網板に比べ小さくなって いることおよびシリコーン半導体態体との差が棉 少されたことによって、トランジスタの連転時に る大な熱産が発生するのを抑制することができ、 その結果はんだ層の熱変労を避けることができる。

以上説明したように、本苑明によれば熱歪に基づく金属ろう接合部の熱腹労劣下が減少され、品質の低下および破壊の恐れがない改善された半線体製匠を提供するのに効果がある。

四面の簡単な説明

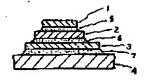
第1回は本発明にかかわる半導体装置の要部新 範回、第2回は半導体装置のヒートサイクル試験 と熟紙依定化を表わした回である。

1 … シリコン単導体基体、2 … 支持部材、3 … アルミナ基板、4 … ヒートシンタ、5、6、7 … はんだ。



精麗明60-235430(3)

5 1 62



F 2 图

